符 許 協 力 条 約

PCT

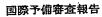
#### 国際予備審查報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

REC'D	U 8	JUL	2004
WIPO			PÇT

出願人又は代理人 の告類記号 YG2003-15PCT	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP03/07447	国際出願日 (日.月.年) 11.06.2003 優先日 (日.月.年) 18.06.2002
国際特許分類 (IPC) Int. Cl' H01L27/10	05, H01L43/08, H01L43/12, G11C11/15
出願人 (氏名又は名称) 独立行政法人科学技	支術振與機構
2. この国際予備審査報告は、この表案 X この国際予備審査報告には、F	国際予備審査報告を法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。 紙を含めて全部で 3 ページからなる。 附風書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審 む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 、実施細則第607号参照) ページである。
IV 開の単一性の欠如	•
国際予備審査の請求魯を受理した日 26.12.2003 名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP)	国際予備審査報告を作成した日 16.06.2004 特許庁審査官(権限のある職員) 4M 9353
郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4	栗野 正明

様式PCT/IPEA/409 (表紙) (1998年7月)



国際出願番号 PCT/JP03/07447

Ι.	国際予備審査報告の基礎	·
1.	この国際予備審査報告は下記の出願 <b>書類に基づいて作成</b> 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書 PCT規則70.16,70.17)	された。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に において「出願時」とし、本報告書には添付しない。
	出願時の国際出願書類	
		ジ、出願時に提出されたもの ジ、国際予備審査の請求費と共に提出されたもの ジ、 付の書簡と共に提出されたもの
	請求の範囲 第       請求の範囲 第       12、13	項、出願時に提出されたもの 項、PCT19条の規定に基づき補正されたもの 項、国際予備審査の請求ひと共に提出されたもの 項、 付の書簡と共に提出されたもの
	X       図面       第 1/4-4/4       ページナ         図面       第       ページ/ページ/	図、出願時に提出されたもの図、国際予備審査の請求暋と共に提出されたもの図、 図、二
	明細書の配列表の部分 第 ペー パー パー パー パー パー パー パー パー	
2	・・・上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、・・・・	この国際出願の言語である。
	上記の沓類は、下記の言語である語で	<b>ある。</b>
	<ul><li>■ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)に</li><li>□ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語</li><li>■ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.25</li></ul>	
3	. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含ん	でおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。
	患の提出があった	に提出された書面による配列表
4	. 補正により、下記の售類が削除された。	ページ
	X	
	図面 図面の第	ページ/図
5	. □ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、初れるので、その補正がされなかったものとして作成し記1. における判断の際に考慮しなければならず、オ	射正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認めら した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上 k報告に添付する。)
	,	
1		

様式PCT/IPEA/409 (第I欄) (1998年7月)

v.	新規性、進歩性又は産業上の利 文献及び説明	用可能性について 	での法第12条	(PCT35条(2)) ·	に定める見解、	それを裏付け	ナる
1.	見解			• :	:		
	新規性(N)	間求の範囲 間求の範囲	2-13				有無
	· 進歩性 (IS)	請求の範囲 請求の範囲	2-13				有無
	産業上の利用可能性 (IA) ·	請求の範囲 請求の範囲	2-13				有無

#### 文献及び説明 (PCT規則70.7)

1. JP 2000-196030 A(ヤマハ株式会社)2000.07.14,全文(ファミリーなし)

2. US 2002/0057594 A1(Tadahiko HIRAI)2002.05.16,全文&JP 2002-141481 A&JP 20

02-140889 A&JP 2002-170375 A

3. MITRA C. et al., Magnetotransport properties of a room temperature rectif ying tunnel junction made of electron and hole doped manganites, Journal of Applied Physics, 15 May 2002, Vol. 91, No. 10, pp. 7715-7717

【請求の範囲2-13】

p型ハーフメタリック強磁性半導体とn型ハーフメタリック強磁性半導体との接合 よる、p-n接合型低抵抗トンネル磁気抵抗効果により、整流効果を利用したスイ ッチ効果をTMR素子に持たせた磁気抵抗ランダムアクセスメモリー装置、p型ハ フメタリック強磁性半導体として、II-VI族化合物半導体にCrおよびホールをドープした系からなり、また、n型ハーフメタリック強磁性半導体として、上記II-VI族化合物半導体にVおよび電子をドープした系からなり、これらの間に非磁性絶縁体原 子層 (i層) を少なくとも一層以上を挟んだ、p-i-n型低抵抗トンネル磁気抵抗効 果(低抵抗TMR)ダイオードにより、整流効果を利用したスイッチ効果をTMR素 子に持たせた磁気抵抗ランダムアクセスメモリー装置、p型ハーフメタリック強磁性 半導体として、III-V族化合物半導体にMnおよびホールをドープした系からなり、 また、n型ハーフメタリック強磁性半導体として、上記III-V族化合物半導体にCr および電子をドープした系からなり、これらの間に非磁性絶縁体原子層(i層)を少なくとも一層以上を挟んだ、p-i-n型低抵抗トンネル磁気抵抗効果(低抵抗TM R) ダイオードにより、整流効果を利用したスイッチ効果をTMR素子に持たせた磁 気抵抗ランダムアクセスメモリー装置、p型ハーフメタリック強磁性半導体として、 ZnOにCrおよびホールをドープした系からなり、また、n型ハーフメタリック強磁性半導体として、ZnOにV、Fe、Co、またはNi、および電子をドープした系からなり、これらの間に非磁性絶縁体原子層(i層)を少なくとも一層以上を挟んだ、p-i-n型低抵抗トンネル磁気抵抗効果(低抵抗TMR)ダイオードにより、整体が異なる。 流効果を利用したスイッチ効果をTMR素子に持たせた磁気抵抗ランダムアクセスメ モリー装置、及びp型ハーフメタリック強磁性半導体として、IV族半導体にFeおよ びホールをドープした系からなり、また、n型ハーフメタリック強磁性半導体とし 上記IV族化合物半導体にMnおよび電子をドープした系からなり、これらの間に 非磁性絶縁体原子層(i層)を少なくとも一層以上を挟んだ、p-i-n型低抵抗トンネル磁気抵抗効果(低抵抗TMR)ダイオードにより、整流効果を利用したスイッチ 効果をTMR素子に持たせた磁気抵抗ランダムアクセスメモリー装置は、いずれも上 記引用文献等1万至3を含む国際調査報告において列記された文献に記載されておら ず、かつ当業者にとって自明な事項でもない。

様式PCT/IPEA/409 (第V欄) (1998年7月)

### 請 求 の 範 囲

## 1. (削除)

1.

- 2. p型ハーフメタリック強磁性半導体とn型ハーフメタリック強磁性半導体との接合による、p-n接合型低抵抗トンネル磁気抵抗効果(低抵抗TMR)により、整流効果を利用したスイッチ効果をTMR素子に持たせたことを特徴とする磁気抵抗ランダムアクセスメモリー装置。
- 3. p型ハーフメタリック強磁性半導体として、II VI族化合物半導体にCrおよびホールをドープした系からなり、また、n型ハーフメタリック強磁性半導体として、上記II VI族化合物半導体にVおよび電子をドープした系からなり、これらの接合による、p-n接合型低抵抗トンネル磁気抵抗効果(低抵抗TMR)ダイオードにより、整流効果を利用したスイッチ効果をTMR素子に持たせたことを特徴とする磁気抵抗ランダムアクセスメモリー装置。
- 4. p型ハーフメタリック強磁性半導体として、III-V族化合物半導体にMnお よびホールをドープした系からなり、また、n型ハーフメタリック強磁性半導体 として、上記III-V族化合物半導体にCrおよび電子をドープした系からなり、 これらの接合による、p-n接合型低抵抗トンネル磁気抵抗効果(低抵抗TM R) ダイオードにより、整流効果を利用したスイッチ効果をTMR素子に持たせ

20

## BEST AVAILABLE COPY

補正された用紙(条約第34条)

- のp-n接合型低抵抗トンネル磁気抵抗効果(低抵抗TMR)ダイオードにより、 整流効果を利用したスイッチ効果をTMR素子に持たせたことを特徴とする磁気 抵抗ランダムアクセスメモリー装置。
- 12. (補正後) III V族化合物半導体をベースとしたハーフメタリック強磁性 半導体を用いて、p-i-n型およびp-n型低抵抗トンネル磁気抵抗効果(低 抵抗TMR)ダイオードの整流効果によるスイッチ効果をTMR素子に持たせた 請求の範囲第4項または第6項に記載の磁気抵抗ランダムアクセスメモリー装置 を作製する場合、3d、4dおよび5d遷移金属不純物濃度、または希土類不純 物濃度やホールおよび電子濃度を変えて、TMR素子を構成する強磁性半導体の 3d 強磁性転移温度を制御する方法。
- 13. (補正後) II VI族化合物半導体をベースとしたハーフメタリック強磁性 半導体を用いて、p-i-n型およびp-n型低抵抗トンネル磁気抵抗効果(低 抵抗TMR)ダイオードの整流効果によるスイッチ効果をTMR素子に持たせた 請求の範囲第3項、第5項、第7項、または第8項のいずれかに記載の磁気抵抗 ランダムアクセスメモリー装置を作製する場合、3d、4d、および5d遷移金 属濃度、または希土類金属不純物濃度やホールおよび電子濃度を変えて、強磁性 転移温度を所望な温度に制御する方法。

20

## BEST AVAILABLE COPY





# **PCT**

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

	PCT			
anslation internation	NAL PRELIMINARY	EXAMIN	ATION REPORT	
	(PCT Article 36 and	Rule 70)		
Applicant's or agent's file reference YG2003-15PCT	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of Internation Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/4)			
International application No. PCT/JP2003/007447	nternational filing date (day/n 11 June 2003 (11.06		Priority date (day/month/year) 18 June 2002 (18.06.2002)	
International Patent Classification (IPC) or nat H01L 27/105, 43/08, 43/12, G11C	onal classification and IPC 11/15			
Applicant JAPAN S	CIENCE AND TECHN	OLOGY A	GENCY	
This international preliminary examin and is transmitted to the applicant acc	ation report has been prepared ording to Article 36.	d by this Inter	national Preliminary Examining Authori	
2. This REPORT consists of a total of _	3 sheets, includ	ing this cover	sheet.	
This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which he amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).  These annexes consist of a total of sheets.				
This report contains indications relations				
3. This report contains indications relati				
3. This report contains indications relating Basis of the report	ng to the following items:	lty, inventive	step and industrial applicability	
3. This report contains indications relati  I Basis of the report  II Priority  III Non-establishment of IV Lack of unity of investigations.	ng to the following items:  f opinion with regard to novelution			
3. This report contains indications relations.  I Basis of the report.  II Priority  III Non-establishment of the contains indications relations.  I Basis of the report.	ng to the following items:  f opinion with regard to novelution	rd to novelty,	step and industrial applicability inventive step or industrial applicability;	
3. This report contains indications relations.  I Basis of the report.  II Priority  III Non-establishment of the contains indications relations.  I Basis of the report.	ng to the following items:  f opinion with regard to novelution  under Article 35(2) with regard tions supporting such statements	rd to novelty,		
3. This report contains indications relations relations.  I Basis of the report.  II Priority.  III Non-establishment of IV Lack of unity of inverse versions and explanations.  VI Certain documents of the report.	ng to the following items:  f opinion with regard to novelution  under Article 35(2) with regard tions supporting such statements	rd to novelty,		
3. This report contains indications relations relations.  I Basis of the report.  II Priority  III Non-establishment of the lack of unity of inverse values.  V Reasoned statement citations and explanations and explanations.  VI Certain documents of the lack of unity of the lack of unity of inverse values.	ng to the following items:  f opinion with regard to novelution  under Article 35(2) with regard tions supporting such statements	rd to novelty, ent		
3. This report contains indications relations relations.  I Basis of the report.  II Priority  III Non-establishment of the lack of unity of inverse vertices and explanate vertices.  VI Certain documents of the contain observations.	ng to the following items:  f opinion with regard to novelution  under Article 35(2) with regarditions supporting such statements	rd to novelty, ent		
3. This report contains indications relations relations.  I Basis of the report.  II Priority  III Non-establishment of the lack of unity of inverse vertices and explanate vertices.  VI Certain documents of the contain observations.	ng to the following items:  f opinion with regard to novelution under Article 35(2) with regardions supporting such statements  ited  e international application  on the international applicati	rd to novelty, ent on		
3. This report contains indications relations relations.  I Basis of the report.  II Priority  III Non-establishment of the lack of unity of inverse values.  V Reasoned statement citations and explanate values.  VI Certain documents of the value value value.  VIII Certain defects in the value value.	ng to the following items:  f opinion with regard to novel ntion under Article 35(2) with regard tions supporting such statement ited  e international application on the international applicati	on of completio	inventive step or industrial applicability;	



International application No.
PCT/JP2003/007447

L. Basis	of the re	port	
		o the elements of the international application:*	
	-	emational application as originally filed	
$\boxtimes$	the desc	cription:	
لاسكا		1-22	, as originally filed
	pages		, filed with the demand
	pages	, filed with the letter of	
$\boxtimes$	the clair	ims:	
<u></u>	pages	2-11	, as originally filed
	pages	, as amended (together with a	ny statement under Article 19
	pages	12,13	filed with the demand
	pages	, filed with the letter of	
$\boxtimes$	the drav	awings:	
	pages	1/4-4/4	, as originally filed , filed with the demand
	pages	Ct. 1 with the letter of	, mod with the demand
	pages	, filed with the letter of	
	the seque	ence listing part of the description:	
	pages		, as originally filed
	pages		, ,,
	pages		
the i	the lar the lar or 55. th regard iminary contai filed t furnis furnis The	anguage of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23. anguage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). anguage of the translation furnished for the purposes of international preliminary example. 3).  In any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international examination was carried out on the basis of the sequence listing:  In anied in the international application in written form.  It together with the international application in computer readable form.  It is shed subsequently to this Authority in written form.  It is statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go the presional application as filed has been furnished.	which is:  1(b)).  nination (under Rule 55.2 and/ application, the international beyond the disclosure in the
4.	been	statement that the information recorded in computer readable form is identical to the furnished.  amendments have resulted in the cancellation of:	ne written sequence listing has
4.		the description, pages the claims, Nos1 the drawings, sheets/fig	
5.	J beyon	report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since t nd the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	
in	this repo	nt sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation port as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not co	•
** An	y replace	ement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed t	to this report.

International application No.

PCT/JP03/07447

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;

1. Statement				
Novelty (N)	Claims	2-13	YES	
	Claims		ио	
Inventive step (IS)	Claims	2-13	YES	
	Claims		NO	
Industrial applicability (IA)	Claims	2-13	YES	
•	Claims	•	NO	

2. Citations and explanations

List of Documents Cited

- JP, 2000-196030, A (YAMAHA CORPORATION), 14 July 2000 (14.07.00), full text (Family: none)
- US, 2002/0057594, A1 (TADAHIKO HIRAI), 16 May 2002 (16.05.02), full text & JP, 2002-141481, A & JP, 2002-140889, A & JP, 2002-170375, A
- Magnetotransport properties of a room temperature rectifying tunnel junction made of electron and hole doped manganites (C. MITRA, ET AL.), Journal of Applied Physics, 15 May 2002 (15.05.02), Vol. 91, No. 10, pages 7715-7717

Claims 2-13

None of the documents cited in the ISR including documents 1-3 listed above describes a magnetoresistive random-access memory device that provides a TMR element with a switch effect utilizing the rectification effect due to the p-n low-resistance tunneling magnetoresistance effect due to the junction between a p-type halfmetallic ferromagnetic semiconductor and an n-type halfmetallic ferromagnetic semiconductor; a magnetoresistive random-access memory device that provides a TMR element with a switch effect utilizing the rectification effect through a p-i-n low-resistance tunneling magnetoresistive (low-resistance TMR) diode in which the p-type halfmetallic ferromagnetic semiconductor consists of a group II-VI compound semiconductor doped with Cr and holes, the n-type halfmetallic ferromagnetic semiconductor consists of the aforesaid group II-VI compound semiconductor doped with V and electrons, and at least one layer of a nonmagnetic insulator atom layer (i layer) is sandwiched therebetween; a magnetoresistive random-access memory device that provides a TMR element with a switch effect utilizing the rectification effect through a p-i-n low-resistance tunneling magnetoresistive (low-resistance TMR) diode in which the p-type halfmetallic ferromagnetic semiconductor consists of a group III-V compound semiconductor doped with Mn and holes, the n-type halfmetallic ferromagnetic semiconductor consists of the aforesaid group III-V compound semiconductor doped with Cr and electrons, and at least one layer of a nonmagnetic insulator atom layer (i layer) is sandwiched therebetween; a magnetoresistive random-access memory device that provides a TMR element with a switch effect utilizing the rectification effect through a p-i-n low-resistance tunneling magnetoresistive (low-resistance TMR) diode in which the p-type halfmetallic ferromagnetic semiconductor consists of ZnO doped with Cr and holes, the n-type halfmetallic ferromagnetic semiconductor consists of ZnO doped with V, Fe, Co or Ni and electrons, and at least one layer of a nonmagnetic insulator atom layer (i layer) is sandwiched therebetween; or a magnetoresistive random-access memory device that provides a TMR element with a switch effect utilizing the rectification effect through a p-i-n low-resistance tunneling magnetoresistive (low-resistance TMR) diode in which the p-type halfmetallic ferromagnetic semiconductor consists of a group IV semiconductor doped with Fe and holes, the n-type halfmetallic ferromagnetic semiconductor consists of the aforesaid group IV semiconductor doped with Mn and electrons, and at least one layer of a nonmagnetic insulator atom layer (i layer) is sandwiched therebetween, and it is not obvious to a person skilled in the art.

BEST AVAILABLE COPY